

「省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業」追加公募
実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	三次元積層関連の革新的な後工程用露光装置の研究開発	株式会社オーク製作所
2	直描露光機に関する高解像度化開発	株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ